

عنوان مقاله:

مطالعه ساختار، ویژگی های الکترونی و پایداری نانو صفحه ی دوبعدی C₆N₇ و مقایسه آن با سیلیکون کاربرد بر اساس نظریه تابعی چگالی

محل انتشار:

دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرو دانشجویان نانو فناوری (سال: 1402)

تعداد صفحات اصل مقاله: 7

نویسنده:

حمیدرضا پوست فروشان - گروه فیزیک دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

خلاصه مقاله:

نانوساختارهای دو بعدی امروزه کاربردهای گسترده ای در زمینه ای مختلفی مانند نانو الکترونیک پیدا کرده اند. مهندسی گاف انرژی این نانو ساختارها و همچنین مطالعه خواص الکترونیکی و پایداری مواد دو بعدی دیگر مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. در این مطالعه که بر پایه نظریه تابعی چگالی است ساختار اتمی و خواص الکترونی نانو صفحه ی C₆N₇ مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی پایداری این ساختار انرژی بستگی آن محاسبه گردیده و با انرژی بستگی سیلیکون کاربرد مقایسه شده است. سیلیکون کاربرد یک نیم رسانا با گاف انرژی زیاد است که در ساخت وسایل الکترونیکی و همچنین بستری برای رشد و سنتز مواد دیگر کاربرد دارد و دارای ساختاری پایدار حتی در دماهای بالا است. برای بررسی خواص الکترونیکی نانو صفحه ی C₆N₇ ساختار نوار الکترونی و چگالی حالات آن محاسبه شده است و براساس داده های به دست آمده، گاف انرژی نانو صفحه ی C₆N₇ محاسبه شده است. با مقایسه گاف انرژی، C₆N₇ با سیلیکون کاربرد، رسانایی الکتریکی این دو صفحه با یکدیگر مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد نانوصفحه C₆N₇ دارای انرژی بستگی منفی است و از پایداری خوبی برخوردار است ولی در مقایسه با سیلیکون کاربرد دارای پایداری کمتری است. همچنین نانو صفحه ی C₆N₇ دارای گاف انرژی غیر صفر است و یک نیم رسانا است و در مقایسه با سیلیکون کاربرد از رسانایی الکتریکی بیشتری برخوردار است.

کلمات کلیدی:

صفحات نیتريد ربن، نانو صفحه C₆N₇، خواص الکترونی، نظریه تابعی چگالی، گاف انرژی، سیلیکون کاربرد

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1861722>

